

2026 年度「配管システム等研究助成」実施要項

公益財団法人 イハラサイエンス中野記念財団

■ 助成趣旨

機械装置等の配管システム及び配管の構成要素に関する研究に対して助成することにより、研究を促進し科学・技術分野の振興に寄与する。

■ 助成内容

応募資格	機械装置等の配管システム及び配管の構成要素に関する研究であって、日本国内の公的な学術研究機関において実施されるものを対象とする。
助成期間	単年度を原則とする。
助成金額	1 件当たり助成金 100 万円とする（20 件程度採用予定）。
応募方法	本財団所定の申込書に所定事項を記入の上、PDF にて本財団の E-mail 宛に送付する。申込書は、本財団 Web サイト (https://www.ihara-zaidan.or.jp/) から入手する。 送 付 先 下記「お問い合わせ先」に同じ 受付締切日 2026 年 5 月 11 日（必着）
選考結果通知	選考結果は 2026 年 6 月下旬に応募者に通知する。
助成金支給方法	選考後、採用者に通知する。
成果報告書の提出	採用された研究者は、2027 年 3 月 31 日までに成果報告書を PDF にて本財団の E-mail 宛に提出すること。成果報告書の提出がない場合は、次年度以降の応募を受け付けないことがある。
成果報告の発表	2027 年 5 月下旬頃に開催予定の本財団成果報告会にて口頭発表すること（オンライン予定）。
研究成果公表	研究成果は論文等で公に公表するとともに本財団に連絡すること。また、研究成果を公に公表する際は、「公益財団法人イハラサイエンス中野記念財団」（英文：The Ihara Science Nakano Memorial Foundation）の助成による旨を書き添えること。

注）採用者につきましては、氏名・所属・研究題名、研究成果公表を本財団 Web サイト等に掲載しますのでご了承ください。

■ お問い合わせ先

〒108-0074 東京都港区高輪 3 丁目 11 番 3 号

公益財団法人 イハラサイエンス中野記念財団

TEL：03-6721-6988 E-mail：zaidan@ihara-sc.co.jp

※ アットマークは半角に置き換えてください